

【第31回 膜分離技術セミナー プログラム】

日時：2025年10月21日(火) 10:00～16:30

【午前の部 基礎編】

1. 「MF、UF膜の基礎」

(10:05～11:05)

旭化成株式会社

佐々木 航汰

2. 「RO、NF膜の基礎」

(11:05～12:05)

東レ株式会社

川島 義之

【午後の部 応用編】

3. 「高透水性・高濁度対応 PVDF 膜モジュールの特長と適用事例」

(13:15～14:15)

株式会社クラレ

源田 真

4. 「ヘンケルの水処理向けイノベーションのご紹介」

(14:15～15:15)

ヘンケルジャパン株式会社

磯部 行夫

(休憩)

5. 「三菱ケミカル製の無機膜のご紹介」

(15:25～16:25)

三菱ケミカル株式会社

日高 秀人